THERMAL TRANSFER RECORDING METHOD

Patent number:

JP1208192

Publication date:

1989-08-22

Inventor:

AMANO TSUNEYUKI; others: 02

Applicant:

NITTO DENKO CORP

Classification:

- international:

B41M5/26; B41M5/18

- european:

Application number:

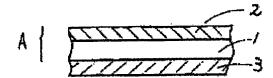
JP19880032453 19880215

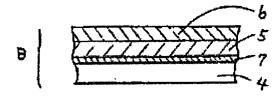
Priority number(s):

Abstract of JP1208192

PURPOSE:To transfer a desired image on the other transfer medium, such as a cloth, from an electric signal, such as a TV image, without the need for a plate making process etc., by an image transfer method wherein a plasma treatment is applied to the image receiving surface of an accepting sheet on which an image has been recorded by a sublimating transfer method, and the image receiving surface of the accepting sheet is overlapped on the aforesaid other transfer medium and heated under pressure.

CONSTITUTION: A transfer sheet A consists of a substrate film 1 and a transfer layer 2 formed thereon. An accepting sheet B consists of a base sheet 4, a dyeing resin layer 5 which can serve as a hot melt adhesive, and a silicone release layer 6. Practically, a printing is conducted by a thermal head with the transfer sheet A overlapped on the accepting sheet B, the obtained image receiving surface of the accepting sheet is plasma-treated, the image receiving surface is overlapped on the other transfer medium and heated under pressure by a heat roll, a hot press, or an iron, and the base sheet of the accepting sheet is peeled; in this manner, an image is transferred on the aforesaid other transfer medium.





Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平1-208192

®Int. Cl. 4

識別記号 101

iŏi

庁内整理番号

49公開 平成1年(1989)8月22日

B 41 M

5/26 5/18

7265-2H 6956-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

熱転写記録方法 60発明の名称

> ②特 昭63-32453 願

昭63(1988) 2月15日 22出 願

野 個発 明 者 天

佰 行 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電気工業株式会

社内

明 松 @発 者 木 啓 司

久

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電気工業株式会

社内

浜 克 @発 明 者

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電気工業株式会

补内

创出 日東電工株式会社 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

MH. 理 弁理士 尾 関 弘

V.

1. 発明の名称 熱転写配錄方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) (イ) サーマルヘッドによる昇華転写方式に用 いられる転写シートと、ペースシート上に昇華 又は気化性染料により染色可能であって、且つ ホットメルト接着剤となりうる染着樹脂層及び シリコーン系剝離層を有する受容シートとを重 ね合せ、(ロ) サーマルヘッドにより加熱して 上記転写シートから所定の画像を上記受容シー トに転写印画し、(ハ)ここに得た印画された 受容シートの受像面をプラズマ処理し、次いで (二) 上記受容シートの受像面を他の被転写体 に重ね合せて加圧加熱下に画像を上記被転写体 に転写することを特徴とする熱転写記録方法。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は熱転写記録方法に関し、更に詳しくは サーマルヘッドを用いた昇華転写方式により画像 が形成された受容シートを用いて、他の被転写体 に熱転写して画像を形成せしめる方法に関する。 (従来の技術)

近年急速に普及しつつあるファクシミリ、プリ ンタ、損写機等のOA機は、視覚的に見易いカラ 一記録の要望が高まっており、更にテレビ画像を フルカラー記録する技術の開発が望まれている。 現在これ等の目的を達成するために各種ノンイン パクト記録方式の研究開発が活発に行われている 。ノンインパクト記録方式の代表的なものに熱転 写記録方式があり、更にこれは溶融転写方式と昇 華転写方式に分かれる。昇華転写方式はヘッドに 与えるエネルギーを調整することにより昇華転写 量を制御することが出来るため、諧調表現が容易 でフルカラー記録に特に有利である。

この昇華転写方式は通常基材フィルム上に昇華 性又は(及び)気化性染料(以下単に昇華性染料 という)を含有する転写層を形成せしめた転写シ ートを、受容シートと重ね合せサーマルヘッドを 用いて転写シートの転写層中の上記染料を受容シ

. B.

ートに昇華転写せしめて印画を行うものである。 そしてこの際の受容シートとしてはベースシート 上に上記染料を染着しうる染着樹脂層を設けたも のが通常使用される。

而してこの昇華転写方式に於いて用いられる受 容シートとしては、特開昭51-15446号公 報に記載されている如く、普通紙の使用が可能で あると同様に、各種合成紙や各種プラスチックフ ィルムの使用が可能であるが、これら普通紙、合 成紙、プラスチックフィルム等単独では充分な色 濃度が得られず、また昇華性染料の定着性が悪い ために経時的な退色現象も著しいことから好まし くない。このため一般に飽和ポリエステル樹脂、 ポリアミド樹脂、アクリル系樹脂等に代表される 昇華性染料に対し効果的に染着されうる熱可塑性 樹脂からなる染着樹脂層を普通紙、合成紙プラス チックフィルム等所謂ベースシート上に設けて使 用される。しかしながら印画加熱の際に、一般に サーマルヘッドの温度は3.00℃にも達するため、 転写シートの転写層中のパインダー及び受容シー

(本発明が解決しようとする問題点)

(問題点を解決するための手段)

この問題点は、昇華転写方式により画像記録を行った受容シートの受像面にプラズマ処理をほどこし、更に該受容シートの受像面を他の被転写体に重ね合せ、加圧加熱により画像を転写することにより解決される。

これを換雪すれば、昇華転写方式により画像記録を行った受容シートの受容面にプラズマ処理を

トの染着樹脂のいずれも熱により軟化し、双方が 融着して走行が不可能となったり、染料の異常転 写が生じるという問題点があった。

この融着を防止するために、耐熱性に富み剝離性の強いシリコーン樹脂を受容シートの染着樹脂 層上に設けることが行われている。

施すことにより、これが従来の熱転写捺染方法の 転写紙として有効に使用出来るという全く新しい 技術手段を採用することにより、上記問題点が解 決される。

〔作用並びに構成〕

本発明に於いては上記受容シートの受像面にプラズマ処理を施すことにより、該受容シートの染着樹脂層上に設けられたシリコーン系剝離層の剝離性を低下せしめることが出来、この結果この受容シートを、他の被転写体に重ね合せ加熱加圧して、受容シートに印画された所定の画像を何等の支障なく被転写体に転写することが出来る。

本発明に使用される転写シート (A) としては 第1図に示す通り基材フィルム(I)とこの上に設け た転写層(2)とから成るものであって、従来この種 分野で使用されて来たものを通常使用する。この 転写シート (A) の基材フィルム(I)としては各種 紙や合成樹脂フィルムが使用され、たとえばコン デンサ紙やポリエステルフィルム等を例示出来る。 また基材フィルム(I)の耐熱性を向上させるために

バッキング層(3)を設けても良い。 転写履(2)は、イ ンク層に相当するもので通常パインダー樹脂中に 昇華性染料を分散したものであり、パインダーと しては各種合成又は天然樹脂が使用され、特にポ リアミド樹脂、セルロース系樹脂、ポリエステル 樹脂等が好ましく用いられる。昇雄性染料として は昇華または気化する性質を有する各種の染料が 1種または2種以上で使用される。 受容シート (B) としては第2図に示す如く、ベースシート (4)とこの上に設けた昇華性染料により染色可能で あって且つホットメルト接着剤となりうる染着樹 脂層(5)と、更にこの上に設けたシリコーン系剝離 層的とから成るものを使用する。この受容シート (B) のベースシート(4)としては、各種紙や合成 樹脂製シートが使用され、好ましくはセルロース 紙やポリエステルフィルム等が挙げられる。これ 等ベースシート(4)には必要に応じ剝離性を向上さ せる目的で適宜な剝離処理たとえばシリコーン系 剝離剤処理等を行ってシリコーン系剝離層(6)とは 別に剝離層(7)を設けても良い。

ことが可能で、又、乾燥塔を必要としないため小 さなスペースで硬化が可能であり、更に加熱によ る受容シートのカールや収縮が起こらないなどの 点から望ましい。このような硬化シリコーン樹脂 としては、たとえば熱硬化型ではシリコーン樹脂 として K N S - 3 0 5 、 K S - 7 7 2 (信越化学 工業社製)、硬化触媒としてPL-3、PL-7 (信越化学工業社製) 等が挙げられ、紫外線硬化 型では X - 6 2 7 2 2 3 (信越化学工業社製) を挙げることが出来る。シリコーン系剝離層(6)を 形成するに際してはこれ等シリコーン樹脂に硬化 触媒を配合後、ヘキサン、トルエン等の適宜な有 **機溶剤にて適当な濃度に稀釈し、キスコーター、** グラビアコーター、ファンテンコーター等の任意 の塗工機にて染着樹脂層(5)上に塗布、乾燥し、1 00℃~150℃の温度で1~5分間程度して加 **熱硬化、又は高圧、中圧水銀ランプにて通常10** 0 m j/cd程度の線量で繋外線を照射して形成す る。この際の膜厚は重量で乾燥塗布量として 0.03~0.30g/ポ、好ましくは0.05~0.15g/ポ 染着樹脂層(5)としては、熱で溶融または軟化して接着性を発揮すると共に上記染料で染色可能な樹脂から成る層が形成され、この際の樹脂としては通常エチレン一酢酸ピニル共重合体(以下 E V A という)、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル系樹脂、ポリウレタン樹脂等が用いられる。該層(5)の厚みは通常 1 ~ 1 0 0 μ m 好ましくは 5 ~ 5 0 μ m 程度である。

この築着樹脂層(5)上に設けられるシリコーン系 剝離層(6)としては、硬化シリコーン樹脂が好適に 用いられ、核硬化シリコーン樹脂としては大人 で2つの型に別けることが出来る。その一つは塩 化白金酸等の触媒の存在下に加熱により、シシロであるポリオルガノノロであるポリオルガノノロである。 サンを付加反応させて三次元化する熱硬加反応できない。 サンを付加反応、紫外線硬化型である。これ等の 三次元化する紫外線硬化型である。これで明出まれ を発明の硬化シリコーン樹脂として使用出まれ も本発明のでは、紫外線硬化型である。これで明出まれ を発明のでは、紫外線硬化型である。これで明出まれ を発明のでは、紫外線硬化型である。これで明出まれ を発明のできない。 とびままれるが、後者は瞬時にして使 反応を完了することから塗工速度を大きく上げる

である。

本発明に於いては、上記転写シート (A) と受 容シート (B) とを用いて常法に従ってサーマル ヘッドを用いて受容シート (B) の染着樹脂屑(5) 上に転写シート (A) 中の染料を転移せしめて印 画するが、すでに説明した通り、この染着樹脂層 (5)と転写シート (A) の転写層(2)との融着防止の ために、シリコン系剝離層(6)が形成されている。 しかしながらこのシリコーン系剝離層(6)があるた め、このままでは画像が形成された受容シート(B)の受像面を他の被転写体に重ね合せ、加圧加 熱により画像を転写する際、接着力が充分に得ら れず、接着ムラや接着不良、さらには画像が全く 転写しないという現象が起こる。このため本発明 に於いては、画像が形成された受容シート (B) の受像面にプラズマ処理をほどこし、シリコーン 系剝離層(6)の剝離性を低下せしめる。このプラズ マとしてはプラズマを発生せしめ、このプラズマ に剝離層(6)を接触せしめるものであり、プラズマ を発生して剝離層的がこのプラズマに接触するか きり、各種の手段を適宜に採用出来る。その代表 的な例としてグロー放電処理とコロナ放電処理が 挙げられる。

このグロー放電やコロナ放電処理としても常法に従って行えば良い。プラズマ処理の程度としてはシリコーン系剝離層(6)の剝離性を向上せしめうる程度、即ち受容シートを用いて他の被転写体に加圧加熱により上記転写出来る程度の剝離性まで低下せしめうる範囲で行うことが必要である。

本発明法実施に際しては、転写シート(A)と 受容シート(B)とを重ね合せて常法に従ってサーマルヘッドにより印画し、得られた受容シートの 受像面をプラズマ処理し、その受像面と他の被 転写体と重ね合わせ、該受容シートのベースシート側あるいは被転写体の受容面の反対側、カールは はその両側から熱ロール、熱プレス、アイロン等 により加圧加熱した後、受容シートの ベースシートを りがすことにより他の被転写体に画像を転写する。

〈実施例〉

㎡となるようにバーコーターにて墜布、乾燥した 後、高圧水銀ランプ(800W)にて30秒間照 射して、受容シート(B)を作成した。但しここ で得た受容シート(B)としてはいまだプラズマ 処理を施していないと共に剝離層(7)は形成してい ないものである。

こうして画像が形成された受容シートの受像面

以下に実施例を示して本発明法を更に具体的に 説明する。但し以下部とあるは重量部を示すもの とする。

実施例1

昇華性を有する分散染料(Lurafix Bive 660 パスフ社製)10部、ポリアミド樹脂(パーサロン1175 ヘンケル白水社製)10部、トルエン40部、イソプロプルアルコール40部から成る組成物をボールミルにて24時間分散させ、これを6μの厚さのポリエステルフィルムにグラピアコーターにて乾燥塗布量が3g/㎡となる様に墜布、乾燥して転写シート(A)を作成した。

一方、飽和線状ポリエステル樹脂(バイロン#200東洋紡績社製)20部、メチルエチルケトン80部から成る染着樹脂液を120μの厚さのポリエステルフィルム上に乾燥塗布量15g/mとなる様にロールコーターにて塗布、乾燥した後、紫外線硬化型シリコーン樹脂(X-62 7223 信越化学工業社製)のヘキサン1%溶液を上記ポリエステル樹脂上に乾燥塗布量が0.2g/

をコロナ放電処理し、その受像面と綿布地(綿100%)とを重ね合せ160℃の熱ロールにて両面より加圧加熱した後、受容シート(B)のベースシートを剝がすと画像が完全に布地へ転写した。 尚コロナ放電処理の方法は次の通りである。

ピンホールテスタ(テスタコイル K型、東京高周波電気炉锅製)にて、入力電力AC100V、入力電流0.1~0.8 A、出力周波50~100KHz、火花長さ約50㎜、電極と被処理物間の距離約30㎜、処理時間約2秒/cmlの条件でコロナ放電処理を行った。

(比較例1)

実施例1において、画像の形成された受像シートをコロナ放電処理を行わずそのまま布地へ転写を行ったところ、画像は布地へ全く転写しなかった。

〈効果〉

以上説明したように本発明の方法を用いるとテレビ画像等の電気的信号から好みの画像を製版等の過程を経ることなく布帛等他の被転写体にフル

特開平1-208192 (5)

カラーで転写することが出来る。

4. 図面の簡単な説明

第1図は転写シートの、第2図は受容シートの 一例の断面図であり、第3図はサーマルヘッドを 用いて印画したときのパルス幅と反射濃度との関 係を示すグラフである。

1……基材フィルム

2 … … 転写層

3 … … バックアップ層

4 … … ベースシート

5 … … 染着樹脂層

6 ……シリコーン系剝離層

7 ……剝雞層

B … … 受容シート

特許出願人 日東電気工業株式会社 代理人 弁理士 尾関

(以上)

手統補正醬(除)

昭和63年4月8日

酒

小川 邦夫 殿

特許庁長官 1. 事件の表示

昭和63年 特 許 顯 第32453号

2. 発明の名称

热転写記録方法

3. 補正をする者

事件との関係

特許出願人

大阪府茨木市下穗積1丁目1番2号 住所

氏名 日東電気工業株式会社

> 代表者 鎌居五朗

4. 代理人

大阪市北区南森町1の1の25 〒530

八千代ビル南館 2006(314)0248 番

(8641) 弁理士

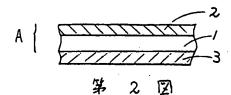
5. 補正の対象

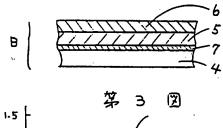
明細書の発明の詳細な説明の項

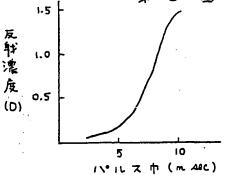
6. 補正の内容 別紙の通り補正する。

出切的三山

筝 . 1 M







7. 添付書類の目録

(1) 補正の内容

1 通

補正の内容

1. 明細書中の記載を下記の正誤表の通り補正する。

頁	行	誤	正
2	14	群 堈	階 個
3	16	合成紙	合成紙、
9	20	0.03~0.30	0.03~0.50
9	20	0.05~0.15	0.05~0.30
11	6	向上	低下

(以上)